DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

004508014

WPI Acc No: 1986-011358/ 198602

Thin film ferroelectric substance mfr. - by forming lead titanium-zirconate thin film on metallic board giving high dielectric constant NoAbstract Dwg 1/2

Patent Assignee: NIPPON SODA CO (NIPS)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 60236404 A 19851125 JP 8493676 A 19840510 198602 B

Priority Applications (No Type Date): JP 8493676 A 19840510 Patent Details: Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes JP 60236404 A 3

	* * •

⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭60-236404

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)11月25日

H 01 B 3/12

6794-5E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全9頁)

公発明の名称 薄膜強誘電体の製造方法

②特 顧 昭59-93676

金出 顧 昭59(1984)5月10日

砂発明者 吉原

仁夫

町田市南大谷1022-38

砂 明 者 菊 地 一 郎 切出 顋 人 日本曹達株式会社

横浜市金沢区並木1-17-13-1403 東京都千代田区大手町2丁目2番1号

の代 理 人 弁理士 伊藤 晴之

外1名

昭 細 巷

1.チョン酸鉛 (PT) 、チタンジルコン酸鉛(PZT)、

1. 発明の名称

篠膜強誘電体の製造方法 2. 特許請求の範囲

焼成するか、もしくは、金属基板への放誘電体形

成前駆体溶液の塗布、乾燥および鬱電体の結晶化

區度以上の温度での競成を繰返すことにより、金 風态板上にチタン酸鉛(PT)、チタンジルコン酸 鉛(PZT)、第3成分添加チタンジルコン酸鉛(3成分系PZT) およびランタン含有チタンジルコ ン酸鉛(PLZT)よりなる群から選ばれる1種の 膜を2階以上形成することを特徴とする薄膜強誘 電体の製造方法。

2 勝電体の形成前駆体が、下記(a)、(b)、(c) かよび(d)

(a) 有機チタニウム化合物および鉛化合物の混合物もしくはそれらの反応生成物。

(b) 有機チタニウム化合物、有機ジルコニウム 化合物および鉛化合物の混合物もしくはそれらの 反応生成物。

(c) マグネシウム化合物、コバルト化合物、鉄化合物、クロム化合物、亜鉛化合物、マンガン化合物、ニッケル化合物およびカドミウム化合物よりなる群から選ばれる1種、タンタル化合物またはニオブ化合物、有根チタニウム化合物、有根シルコニウム化合物ならびに鉛化合物の混合物もし

くはそれらの反応生成物。

(d) ランタン化合物、有機チタニウム化合物、 有機シルコニウム化合物ならびに鉛化合物の混合 物もしくはそれらの反応生成物。

よりなる群から避ばれる1種である特許請求の範囲第1項記載の薄膜強誘電体の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(発明の利用分野)

本発明は、誘電体特にチタン酸鉛(以下「PT」と称す。)、チタンジルコン酸鉛(以下「PZT」と称す。)、組成式:Pb(M'1/3・M"2/3)Oa(ことに、M'は2 価のMg、Co、Fe、Cr、2n、Mn、NiまたはCdを、M"はTaまたはNbを要す。)で要される第3成分を添加固溶させたチタンジルコン酸鉛(以下「3成分系 PZT」と称す。)またはランタン含有チタンジルコン酸鉛(以下「PL2T」と称す。)の薄膜を金属基板上に形成してなる薄膜強誘電体の溶液法による製造方法に関する。

本発明の方法で形成される称膜強誘党体は、高い比誘電率と、優れた強誘電特性を有するため、

薄膜コンデンサー、圧気体、焦電体等として利用 できる。

(従来技術)

特開昭 5 6 - 28408 号公報には、有機金属化合物を含有する溶液をガラス差板上に腐下法またはディッピング法により逸布し、常温の空気中で30分間、さらに110℃の恒温槽中で30分間

乾燥して加水分解反応を終了された後、では、1000円でである。1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円では、1000円

(解決しようとする問題点)

本発明は、導通がなく、強誘電特性を有する Pb系誘電体の薄膜を、金属基板上に溶液法により 形成する薄膜強誘電体の製造方法を提供すること をその目的とする。

(問題点を解決するための手段)

本発明は、チタン酸鉛(PT)、チタンジルコン酸鉛(PZT)、第3成分添加チタンジルコン酸鉛(3成分系PZT) およびランタン含有チタンジルコン酸鉛(PLZT)よりなる群から選ばれる1種の誘電体の形成前駆体を、低級アルコール類、月

ージケトン類、ケトン酸類、ケトエステル類、オ 中シ酸類、オキシ酸エステル類およびオキシケト ン類よりなる群から選ばれる少なくとも1種を主 成分とする有機溶媒に溶解してなる鰐駕体形成前 駆体潜液を、金属基板に塗布、乾燥して誘電体形 成前収体の強膜を形成した後、該強膜中の有機物 の分解温度以上、誘電体の結晶化温度以下の温度 で仮绕し、さらに鼓誘電体形成前駆体器液の塗布、 乾燥および仮焼を繰返し、次いで誘電体の結晶化 温度以上の温度で焼成するか、もしくは、金属基 板への該誘電体形成前駆体器液の造布、乾燥およ び誘電体の結晶化温度以上の温度での焼成を繰返 すことにより、金属基板上にチタン酸鉛(PT)、 チタンジルコン酸鉛 (P2T)、第3成分添加チタ ンジルコン酸鉛 (3 成分系 PZT) およびランタン 含有チタンジルコン酸鉛 (PLZT) よりなる群から 選ばれる1種の薄膜を2階以上形成することを特 徴とする薄膜強誘電体の製造方法である。

本発明において、薄膜強勝電体は、金属基板上に、下配(a)ないし(d)に示す一般式(1)および組成式

(2) ないし(4) で裂されるPT、 PZT 、 3 成分系 PZT か よびPLZTよりなる群から選ばれる 1 種のPb系勝電 体の複膜を形成してなる。

(a) 一般式(1)

Pb Ti O₃(1)

で表されるチタン酸鉛 (PT)

(b) 組成式(2)

PhTix Zry O₃

(CCK, x tt 0.3 ~ 0.5 5

 $y \not = 0.7 \sim 0.45 \ T \ b \ b$, $h \rightarrow 0$

で表されるチタンジルコン酸鉛 (P2T) たとえば Ti/Zrが 0.3 ~ 0.5 5 / 0.1 ~ 0.4 5 の P2T、

(c) 組成式(3)

Pb (Tix Zry) a (M' 1/3 M' 2/3) t O₃(3) (ことに、M'は2毎のMg、Co、Fe、Cr、Zn、Mn、NiまたはCd

> M"はNbまたはTaを表し、 x は 0.3 ~ 0.5 5 y は 0.7 ~ 0.4 5 であり、かつ、

合物、クロム化合物、亜鉛化合物、マンガン化合物、ニッケル化合物およびカドミウム化合物よりなる静から選ばれる1種、タンタル化合物またはニオブ化合物、有機チタニウム化合物、有機ジルコニウム化合物ならびに鉛化合物の混合物もしくはそれらの反応生成物(3成分系 PZT)

(d) ランタン化合物、有機チタニウム化合物、有機シルコニウム化合物ならびに鉛化合物の混合物もしくはそれらの反応生成物 (PLZT)

本発明において、金属基板は、金、白金、銀、 銅、ニッケル、ニッケルークロム合金等および白 金族の金属の薄膜を被着した、ニッケル、ニッケ ルークロム合金等の耐熱性金属の板または箱であ る。

[作用]

本発明者等は、導通のないPb系誘電体の薄膜を、溶液法により金属基板上に形成する方法について鋭意研究した結果、前配した誘電体形成前駆体を、アセテルアセトン等の極性溶媒に溶解してなる誘電体形成前駆体溶液が、加水分解に対して

・+t=1かつ、i≤0.6である。) で設される第3成分を含有するチタンジルコン酸 鉛(3成分系PZT)たとえばM'がMg、M'がNbであ

る PZT - PMN、 M'かいi、 M'かいbである PZT - PNN 等の3 成分系 PZT、

x + y = 1

(d)组成式(4)

Pb 1 - g Las M1 - s / 4 O3(4)

(ここに、MはTi かよびZrを表し、 $z \le 0.2$ である。)

で表されるランタン含有チタンジルコン酸鉛 (PL ZT)

また、これらのPb系跡電体の形成前駆体として、 それぞれ、下配(a) ないし(d) が使用される。

(a) 有機チタニウム化合物および鉛化合物の混合物もしくはそれらの反応生成物 (PT)

(b) 有機チタニウム化合物、有機ジルコニウム化合物 および鉛化合物の混合物もしくはそれらの反応生成物 (P2T.)

(c)マグネシウム化合物、コパルト化合物、鉄化

極めて安定であり、かつ、基板特に金属基板への 強布性に優れ、容易に誘電体形成前駆体の均な 強膜が得られること、強膜の形成および仮焼を繰 返して誘電体のアモルファス薄膜を積層した。 成して結晶化するか、もしくは、強膜の形成と大き が焼成を繰返して誘電体の結晶化薄膜を積層した 薄膜が導通がなく、優れた誘電特性および強誘電 特性を育すること、さらに X 線回折により、 散落 膜中において、特定の結晶面の優先配向が認めら れることを見出し、本発明を完成した。

本発明において、誘電体形成前駆体およびその 溶媒の選択は、誘電体形成前駆体の強膜形成性に 作用する。前配した誘電体形成前駆体に用いる有 機チタニウム化合物および有機シルコニウム化合 物は、有機溶媒可溶性の化合物であればよく、た とえば、下配一般式(5)

M (OR)₄(5

(CCK、MはTitたはZr

Rは1価の炭化水素基の異種同種を表

す。)

特開昭60~236404(4)

で表されるアルコキンド類、その加水分解により 生成する、下記一般式(6)

トン、ペンソイルアセトン等のタージケトン類ぐ アセト酢酸、プロピオニル酪酸、ペンソイル嬢酸 容のケトン酸類、ケトン酸のメチル、エチル、ブ ロビル、プチル等の低級アルキルエステル類、乳 酸、グリコール酸、αーオキシ酪酸、サリチル酸 等のオキシ酸類、オキシ酸の低級アルギルエステ ル類、ジアセトンアルコール、アセトイン等のオ キシケトン類、グリシン、アラニン等のα-アミ ノ酸類、アミノエチルアルコール等のアミノアル コール類などの2個の官能基を有するキレート化 剤の残益で最換した化合物類が挙げられる。また、 有機ジルコニウム化合物として、前記例示した有 橙チタニウム化合物と同様の競換基を有するジル コニウムアルコキシド類、その重合体類、および ジルコニウムアルコキシドまたはその重合体のア ルコキシ基の一部または全部を前配した2個の官 能基を有するキレート化剤の残基で散換した化合 物類などを例示できる。Ta化合物およびNb化合物 についても、前記した有機チタン化合物と同様の 嚴換基を有するアルコキシド類、およびアルコキ

シドのアルコキシ基の一部または全部を前記した 2個の官能基を有するキレート化剤の残基で置換 した化合物類などを使用する。また、マクロム化合物、コペルト化合物、鉄化合物、ニッケル化 合物、亜鉛化合物、マンガン化合物、ニッケル化 合物、カドミウム化合物、ランタン化化 会物として、当該金属の酸化物、水酸化物、 が酸塩等のカルボン酸塩およびアルコキシド類な どを使用する。

勝電体形成前駆体として、前配した金属化合物間の混合物を使用できるが、塗膜形成性を考慮すると、これら金属化合物間の反応生成物を用いるのが好ましく、さらに好ましくは、PT、 P2T、 3 成分系 P2T およびPL2Tのそれぞれに対して、本出願人が先に特開昭 5 8 - 41725 号および特開昭 5 9 - 42392 号で開示した、下配組成式(7)ないし(9)に示す構成ユニットの繰返し数が 1 ないし50の単量体または多量体を使用する。

PT に対し、

PbTiO2 (OR)j (OCOR')k …………(7) (ととに、Rおよび R'は、異種同種の1 価の嵌化 水素差を表し、

j+k=2である。)

PZT および3成分系 PZT に対し、

Pb Ms (M' 1/3 M" 2/3) t Oz (OR) j (OCOR') k

.....(8)

(CCK, MHTI≯IUZ:

M'は2価のMg、Co、Fe、Cr、Zn、Mn、

NiまたはCd

M"tiNb t t tiTa

R および R'は、異種同種の 1 価の炭化 水素基を表し、

時 PZT、 t キ 0 の時 3 成分系 PZT

j+k=2 である。)

PLZT に対し、

 $Pb_1 - z Laz M_1 - z / 4 O_2 (OR) j (OCOR') k$

....(9)

(CCK、MITITITEZE

特開昭60-236404(5)

300

٠.,

R および R'は、異種同種の 1 価の炭化水素基を袋し、

z ≤ 0. 2

 $j + k = 2 \tau \delta \delta_o$)

前配金属化合物の混合物またはそれらの反応生 成物からなる鰐霓体形成前駆体の溶媒として、メ タノール、エタノール、イソプロペノール、アダ ノール等の低級アルコール類、アセチルアセトン、 ペンゾイルアセトン等の8~ジケトン類、アセト 酢酸、プロピオニル酪酸、ペンソイル蟻酸等のケ トン酸類、ケトン酸のメチル、エチル、プロピル、 ブチル等の低級アルキルエステル類、乳酸、グリ コール酸、αーオキシ酪酸、サリチル酸等のオキ シ酸類、オキシ酸の低級アルキルエステル類をよ びジアセトンアルコール、アセトイン祭のオキシ ケトン類よりなる群から選ばれた1種の単独搭供 または2種以上の混合溶鉄を主成分とする有機溶 棋を使用する。勝電体形成前駆体溶液の安定性を よび金属基板への強布性を考慮すると、βージケ ドン類の使用が好ましく、さらに好ましくは、酵

電体形成前駆体の強膜形成性に優れ、安価で入手が容易なアセチルアセトンを使用する。これらの有機溶媒に、誘電体形成前駆体溶液の粘度調整その他を目的として、アルコール系溶媒、芳香族炭化水浆系溶媒を添加使用することができる。また、前記金銭化合物がキレート化体である場合には、メタノール、エタノール、インブロバノール、ブタノール等の低級アルコール類を主成分とする溶媒を用いても同様の効果が得られる。

採用する造布法によっても異なるが、前駆体溶液に含有する金属の複合酸化物に換算して、 5 ないし2 0 重量がである。

勝電形成前駆体の強限形成シよび仮焼もしくは、 該強膜形成シよび焼成の繰返し操作は、一回の操 作で発生する薄膜欠陥が相互に補修され、導通の

ない薄膜の形成に作用する。誘電体形成前駆体務 液の基板への塗布法は、均一な膜厚の塗膜が得ら れ方法であればよく、ディッピング法、スプレー 法、スピンナー法、ロールコート法、刷毛強り法 等を採用できる。特に、簡単な操作で均一な膜厚 の盗験が得られ易く、大量処理が容易なディッピ ング法が好ましく採用される。さらに好ましくは、 均質で、かつ、均一な膜厚の途膜が得られる、前 駆体溶液を40ないし95℃の温度に加温して基 板のディッピングを行うホットディッピング法を 採用する。仮焼温度は、誘電体形成前駆体および 使用する有機溶供の積類により異るが、通常200 ~500の範囲であり、焼成温度は、酵電体組成に より異るが通常450℃以上である。たとえば、 前記した組成式(7)をいし(9)で表される酵電体形成 前駆体のアセチルアセトン溶液を用いる場合、PT では仮焼温度200~450℃、好ましくは350 ~450℃、焼成温度450℃以上、好ましくは4 50~700℃、 PZT では仮焼温度200~500℃、 好ましくは400~500℃、焼成温度500℃

特爾昭60-236404(6)

以上、好ましくは500~700℃、3成分系P2Tでは、仮焼温度200~500℃、好ましくは4.00~500℃、焼成温度600℃以上、好ましくは600~800℃、かまびPL2Tでは仮焼温度200~500℃、好ましくは400~500℃、焼成温度600℃以上好ましくは600~800℃の範囲である。 勝電体形成前駆体の整膜形成かよび低焼、もしくは、該強膜形成かよび焼成の操作は、ピンホール、クラック等の薄膜欠陥を補修するために、少なくとも1回は繰返す必要があり、好ましくは、2~30回繰返す。

本発明において、前配構成を採用することにより、金属基板、特に金属電極上に、前配した一般式(1)かよび組成式(2)~(4)で表されるPT、 PZT、 3 成分系 PZT または、PLZTの 0.1~50 4mの導通のない強勝電性を有する薄膜を形成することができる。目的とする薄膜強勝電体を製造することができる。また、金属基板に代えて、ガラス基板、セラミック基板、導電膜たとえばスズをドープした酸化インジウム膜(ITO) 談)、金の蒸磨膜等を形成した

〔 與施例〕

以下に、本発明をその一態様を示す実施例により、さらに詳細に説明する。ただし、本発明の範囲は、下記実施例により何等限定されるものではない。

〔実施例1〕PT薄膜強誘電体の製造

該裕液を、スピンナーを用い、 20,000 rpm × 4 0 sec の条件で、厚さ 1 0 μmの白金箔に盤布、乾燥し、PT誘導体形成前駆体の塗膜を形成し、ついて、 1 0 ℃/ min の昇温速度で 5 7 0 ℃まで加

熱し焼成した後、冷却した。この操作を4回、9回、11回かよび25回結返し、第1 表に示す膜 厚のPT薄膜強誘電体を製造した。

得られたPT溶膜表面に、0.10㎡の金溶膜をスパッタリング法により形成し、その上にAgペーストを造り電極とし、誘電特性、強誘電特性および無電性を測定した。

薄膜形成の繰返し回数 2 5 回で得られたPT薄膜強誘電体の強誘電特性曲線を第 1 図に、 X 練回折図を第 2 図に示す。

第 1 没

番号		1-1	1 - 2	1 - 3	1 - 4
薄膜形成回数:	103	4	. 9	11	25
段 厚	μm	0.55	1.30	1.60	3.80
比勝電率(s)	. –	110	120	240	240
勝 電・損 失 (tan ð)	95	0.7	0.6	0.9	1.0
残留分極(Pr)	# c. / cd	_	17	2 4	2 4
抗 電 界(Bc)	KV/cm	-·	260	160	100
無 覧 係 数 (stpr/aT)	C/cnl K	_	0.5×10 ⁸	0.8 × 10 ⁸	1×10

〔與施例2〕PZT薄膜強誘電体の製造

純度 9 9.0 多の酸化鉛: 8.9 g (4 0 mmol)、 純度 9 9.0 多のテトラブトキンチタン: 6.6 g (1 9 mmol)、純度 8 6.6 多のテトラブトギンジル コニウム: 4.6 g (2 1 mmol) およびアセテルア

特開昭60-236404(ア)

2

	番	•		号			2 - 1	2 - 2	2 - 3
薄	膜	形	啟	回	纹	0	6	1 2	24
膜			厚	.,	٠.	μm	0.8	1.6	3.1
比	89	Œ	寒	(#))		150	340	350
13	Æ	换	失	(ten	8)	95	1.8	3.7	3.0
残	窗	分	極	(Pŗ)	μc/cd	1 2.5	2 3.4	243
抗	1	<u> </u>	界	(Bc)	KV/cm	130	125	60
焦1	T (F	数	(dp	#/ď	T)	C/cd K	5×10 ⁻⁹	3×10 ⁻⁸	3×10

セトン:859を反応容器に入れ、加温して透流 下に反応させて、Pb (Ti 0.48 · 2r 0.52) Oa に換算 した濃度が125wt多のPZT 誘電体形成前駆体符 液を調製した。

50~60℃の温度に保持した該溶液に、厚さ 5μmのニッケル箔を浸荷し、 4 7 cm/min の速度 で引上げ乾燥し、PZT誘電体形成前駆体の盗膜を 形成した。ついで、570℃の温度に加熱保持し た電気炉中に30分間保持し焼成した。盗膜形成 および焼成を繰返し、透明な PZT 薄膜誘電体を製 造した。

第2 表中に、薄膜形成の繰返し回数、膜厚、0.1 KHIIの交流電界で測定した誘電特性、印加電圧: 2 5 0 KV、 5 0 Hz の交流電界で測定した強誘電祭 性かよび室温 2 5 0 KV/ air で 1 0 分間分極処理 した後の無電特性を第2段中に示す。

〔 実施例 3 〕 3 成分系 PZT 薄膜強齢電体の製造

反応容器に、納底 9 9.1 wt ≠ の酢酸鉛:Pb (CH₁COO)₂ 1 6.4 f (5 0 m mo L.) 、 純度 8 6.6 wt 多のテトラブトキシジルコニウム: Zr (OC₄Ha)4 3.3 f (7.5 mmol)、純度 9 9 wt % のテトラプト キシチタン: # (OC4Ho)4 6.0 g (1 7.5 mmol)、 純度982wt多の酢酸ニッケル:Ni (CH₃COO):30 ダ (1 6.7 m mol)、納度 9 9.9 9 wt # のペンタブ トキシニオブ: Nb (OC4He)s 1 5.29 (3 3.3 m

mol)およびキシレン308を仕込み、温楽雰囲 気下に攪拌しながら昇温した。反応温度約130 てからプタノールおよびプチルアセテートが留出 し始め、反応液は当初の白潤した状態から黄褐色 の均一透明な溶液に変化した。反応液にアセチル アセトン約1509を加えて加熱澄流し、Q15 PbZrO3 ... 0. 3 5 PbTiO3 ... 0. 5 0 0 Pb (Ni 1/3 Nb 2 /3)O₃ に換算した改度が 1 0 wt 8 の 3 成分 采 PZT 酵 電体形成前駆体溶液を調製した。

60~70℃に保持した、前記調製した3成分 系誘電体形成前駆体溶液に、30mm×50mm×0.2 mmの白金基板を60℃に加温して浸漬し、47cm /min の速度で引き上げ該前駆体の被膜を形成し た。ついて、500℃の温度に加熱した電気炉中 に30分間保持して仮焼成した。前駆体溶液への ディッピングおよび仮焼成を繰り返した後、さら に700℃に加熱した電気炉中に30分間保持し て本焼成し形成された薄膜の結晶化を行った。

得られた蒋膜のX線回折の結果、Q15 Pb2rOa ... 0. 3 5 PbTiO₂ ... 0. 5 0 0 Pb (Ni 1/3 Nb 2/3) O₂

の組成の 3 成分系 PZT の脊膜であることが確認さ れた。薄膜形成回数13回の繰返して得られた膜 厚は17mmであり、比勝電率: eは408、誘電 損失: tan 8 は 6 % であった。印加電圧 2 5 0 KV /cmで御定した強勝電特性は、幾留分極:Pr=2 2 5 Ac/cd および抗電界: Bc = 7 5 KV/cmであっ **た**。

(実施例 4) PL2T 欺 膜 強 誘 電 体 の 製 治

純度99.1 wt % の酢酸鉛:15.29 (46.5 mmoL)、純度95.6 wt 多の酢酸ランタン:1.1 6 g (3.5 m mol)、納度 8 6.6 wt f のテトラプト キシジルコニウム: 1 4.1 8、純度 9 STOWI # の テトラブトキシチタン: 5.9 g (1 7.2 m mol) ⇒ よびキシレン:379を反応容器に仕込み、磁素 雰囲気下に旋搾しながら昇温した。反応温度約1 30 ひからブタノールおよびプチルアセテートが 留出し始め、反応被は当初の白潤した状態から黄 かっ色の均一透明な溶液に変化した。

放圧下に、キシレン: 259を留去し、ついで、 アセチルアセトン:約1008を加えて加熱し、

・ 選流下に反応させ、Pb0.93 La0.07 (Zr0.65 Ti0.35)0.9830aに換算した過度が10wtがのアメ色のPL2T誘電体形成的駆体溶液を調整した。

60~70℃に保持した、前配調製したPL2T誘電体形成前駆体溶液に、30 mm×50 mm×0.2 mmの白金基板を60℃に加温して浸液し、47 cm/minの速度で引き上げ酸前駆体の被膜を形成した。ついて、500℃の温度に加熱した電気炉中に30分間保持し仮焼成と繰り返した後、さらに750℃に加熱した電気炉中に30分間保持して本焼成し形成された薄膜の結晶化を行った。

得られた薄膜のX額回折の結果、PLZTの薄膜であることが確認された。

第3 袋中に、海腹形成の繰返し回数、膜厚、0.1 KHz の交流電界で測定した誘電特性⇒よび印加電 圧1 2 0 KV / cd、5 0 KHz の交流電界で測定した 強誘電特性を示す。

で測定したPr=1 0. $2 \mu c / c d$ 、Bc=3 KV/c m であった。

(発明の効果)

本発明において、前記実施例に示すどとく金 属基板上に密着性に優れた、導通のないPT、 PZT 3 成分系 PZT またはPLZTの海膜を溶液で形成する とかでき、誘電特性および強誘電特性に優れた 目的とする薄膜強誘電体を製造することができる。 第 1 図および各実施例に示す如く、製造された穂 膜形成体の強誘電特性は、誘電体形成前駆体およ びその溶媒の選択ならびに多層薄膜形成法の採用 の相乗的な効果として得られる。特に、金属基板 上への薄膜の密着性は、溶媒の週択に負りところ が大きい。

本発明において、金属基板上へPb系勝電体の溶膜を形成する方法を規定するが、前配参考例1に示すごとく透明導電膜を被覆した透光性基板たとえばガラス基板等上にも同種の溶膜を形成することができ、特にPLZTの場合には透光性の溶膜強勝 電体を製造することができる。

既 3 恭

番 号	•	4 - 1	4-2	4 3
存 膜 形 成 回 数	臼	7	1 3	20
膜 摩	μm	0.8	1.6	2.5
比誘電率(e)		810	940	9 8 0
膀 既 損 失(tan 8)	95	10	9	5
残留分極(Pr)	#c/en	8.1	1 2.8	1 4.3
抗 電 昇 (Ec)	KV/cm	2 4	27	28

〔参考例1〕

実施例4で割製したPL2T誘電体形成前駆体溶液を60~70℃の温度に保持した中に、Snをドープした酸化インジウム透明導電膜(ITO膜)を被覆したパイレックス基板(30mm×50mm)を浸漬し、以下実施例4と同様に処理して、薄膜形成回数が13回で、膜厚が1.7μmの透光性のPL2T薄膜を形成した。波長600mmの光の直入透過率は48%で、4=540、tan 8=5.2%であり、印加電圧12KV/cd、50Hzの交流電界

本発明において、薄膜強誘電体の製造方法は、溶液法であるため、ストイッキオメトリ制御が容易であるため所望の組成すなわち所望の性能の薄膜強誘電体を製造することができる利点を有するはかりでなく、その製造設備は簡単なものでよく、操作も簡単であるため製造コストも低い利点がある。

本発明の方法で製造される海販強誘電体は、その優れた誘電特性、強誘電特性および/または無電特性を利用して、海膜コンデンサー、圧電体、無電体等への応用が期待できる。

本発明は、ストイッキオメトリ制御が困難であり、かつ、導通が生じ易いことで製造が困難とされていたPb系薄膜強誘電体を、溶液法という簡便な方法で製造する方法を提供するものであり、その強業的意義は極めて大きい。

4. 図面の簡単な説明

第1図 実施例1-4で得られたPT海膜強誘 電体のヒステリシス曲線

第2図 実施例1-4で得られたPT薄膜強誘

特許出顧人 日本智遊徐式会社 代 理 人 (6286) 伊 廢 時 之 (7125) 檢 山 吉 癸





